

日本真空学会東海支部設立総会

日時：2012年11月24日(土)

場所：名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール

13:00～14:30 日本真空学会東海支部設立総会

14:50～17:15 日本真空学会東海支部設立記念講演会（聴講無料）

この度、一般社団法人日本真空学会では、東海地区の当該分野の強化と発展、学生や若手技術者・研究者の教育活動への貢献に資するため、東海支部を発足させることになりました。

それを記念して、日本真空学会東海支部設立記念講演会を開催いたします。

真空に関する技術や科学は、薄膜形成、表面科学や表面処理、半導体プロセス、材料合成、表面加工など様々な技術・応用分野を支えています。今回の記念講演会では、表面処理技術とその応用、SiC パワーデバイス、ナノバイオデバイスに関して、それぞれの分野を代表する先生方に最先端の研究成果についてご講演頂きます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

記

日時：2012年11月24日(土) 14:50～17:15

場所：名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール

地図：<http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/>

主催：日本真空学会東海支部

協賛：応用物理学会東海支部、日本表面科学会中部支部

14:50-15:00 日本真空学会会長挨拶 尾浦憲治郎（大阪大学特任教授、名誉教授）

15:00-15:45 『超はっ水・超親水処理技術』 高井 治（名古屋大学名誉教授、関東学院大学教授）

15:45-16:30 『高効率電力変換用 SiC パワー半導体』 木本恒暢（京都大学教授）

16:30-17:15 『ナノバイオデバイスが拓く未来医療』 馬場嘉信（名古屋大学教授）

17:30～ 懇親会 レストラン「シェ・ジロー」（名古屋大学 ES 総合館内）

（参加費：2,000 円）

【問い合わせ先】財満鎮明（名古屋大学）

TEL：052-789-2762、E-mail：zaima@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp